1/7/2
DIALOG(R)File 347:JAPIO
(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04297210 \*\*Image available\*\*
DIFFRACTION GRATING

PUB. NO.: 05-288910 [JP 5288910 A]
PUBLISHED: November 05, 1993 (19931105)

INVENTOR(s): ISHIKAWA TOSHIHARU

APPLICANT(s): DAINIPPON PRINTING CO LTD [000289] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 04-094352 [JP 9294352] FILED: April 14, 1992 (19920414)

**ABSTRACT** 

Tractive index while varying their thicknesses.

CONSTITUTION: Layers 1, 2, and 5, and 2, 4, and 6 made of >= 2 kind of material which differ in refractive index are laminated alternately so that relatively high and low refractive indexes are alternated. The thicknesses between the layers are varied to obtain, for example, an 800-2000nm diffraction wavelength range. In such a case, an excellent heat-ray reflecting film passing through visible light and reflecting heat rays is formed. This heat-ray reflecting film is used for an automobile or the window of a building to reduce the rise of the temperature in a cabin or a room.

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平5-288910

(43)公開日 平成5年(1993)11月5日

(51) Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

G 0 2 B 5/18

5/28

9018 - 2K

7348 - 2K

審査請求 未請求 請求項の数6(全 9 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平4-94352

(71)出願人 000002897

平成4年(1992)4月14日

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72)発明者 石川俊治

Fi

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号大

日本印刷株式会社内

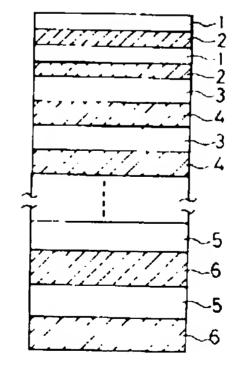
(74)代理人 弁理士 韮澤 弘 (外7名)

#### (54)【発明の名称】 回折格子

### (57)【要約】

【目的】 屈折率差のある2種類以上のフィルムを厚さ を変化させて積層することにより、広い波長範囲の回折 が可能な回折格子。

屈折率の異なる2種以上の材料からなる層 【構成】 1.3、5及び2、4、6を屈折率が相対的に高・低と 繰り返すように交互に積層させて構成する。層間の厚さ を変化させることにより、回折波長範囲を例えば800 ~2000nmにすることができ、この場合は、可視光 を通過し熱線を反射する良好な熱線反射膜になる。この 熱線反射膜を自動車や建物の窓に用いるのことにより、 車内及び室内の温度上昇を低減することができる。



1:高层折率74.V40.4µm厚

2: 低

3: 高屈折率スルム 0.41µm厚

4: 低

5: 高堀折率スルム100μm厚

6: 🛳

1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 屈折率の異なる2種以上の材料からなる 層を屈折率が相対的に高・低と繰り返すように交互に積 層させて構成したことを特徴とする回折格子。

【請求項2】 層の厚さが少なくとも一部の異なる層間で異なるようにしたことを特徴とする請求項1記載の回折格子。

【請求項3】 屈折率の異なる2種以上の材料からなるフィルム状シートを交互に積層して構成したことを特徴とする請求項1又は2記載の回折格子。

【請求項4】 各層をコーティングにより積層して構成したことを特徴とする請求項1又は2記載の回折格子。

【請求項5】 積層体を延伸法、プレス法等の機械的手段により変形して各層の厚みを変化させて作成したことを特徴とする請求項1から4の何れか1項記載の回折格子。

【請求項6】 熱線反射膜として構成したことを特徴と する請求項1から5の何れか1項記載の回折格子。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、回折格子に関し、特に、熱線反射膜のように広い波長範囲の回折をする回折格子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の回折格子としては、フォトポリマー、重クロム酸ゼラチン、銀塩等の膜に光の干渉縞を記録して形成したブラグ回折格子がよく知られている。しかし、これらは何れも回折波長の範囲が狭く、広い波長範囲の回折が可能なものは得られていない。

【0003】このようなブラグ回折格子を熱線反射膜等の用途に用いるには、回折波長が数百nm以上の範囲に わたる必要がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、その目的は、屈折率差のある2種類以上のフィルムを厚さを変化させて積層することにより、広い波長範囲の回折が可能なプラグ回折格子を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】一般に、回折格子の格子 40

ポリビニリデンフルオライド ポリジメチルシリレン (ポリジメチルシロキサン)

間ピッチdと回折波長 $\lambda$ は、入射角を $\theta$ とすると、2 d s i n  $\theta$  = n  $\lambda$  (n = 1, 2, 3, · · · ·) で与えられる。したがって、屈折率の高い層と低い層を交互に積層し回折格子を構成し、その際、格子間ピッチ dを層間で異なるように変化させることにより、種々の波長の光を回折するようにすることができ、1つの回折

格子の回折波長範囲を広げることができる。

【0006】具体的な例について説明すると、図1に断面図を示すように、例えば、厚さ0.40μmの高屈折 27 μmの高屈折率フィルム3、・・・、1.00μmの高屈折率フィルム5と、同じ厚さの低屈折率フィルム2、4、・・・、6とを交互に積層して回折格子を作成する。特定の厚さの層について、積層する層数は、図の場合、4層であるが、これに限定されず何層であってもよい。

【0007】この回折格子により、図2に示すように、 第1の厚さの層では垂直入射時に800nmの波長の光 を回折し、順次増加する厚さの層で、820nm、・・ ・、2000nmの光を回折し、全体として800~2 20 000nmの幅広い光を回折するようになる。

【0008】しかし、このような層厚が順次変化するフィルムの人手と積層は容易でないので、現実には、これらのフィルムの数倍~数十倍の厚さのフィルムを積層し、その後、延伸法、プレス法等の機械的方法により所定の厚みに減じる方法がとられる。また、コーティングにより所定の膜厚の各層を構成し、これを順次繰り返すことにより所定の積層体を形成してもよい。さらに、上記機械的方法とコーティング法を組み合わせてもよい。また、高屈折率の材料と低屈折率の材料は、それぞれ1種に限る必要はなく、より多くの高屈折率、低屈折率の材料を組み合わせてもよい。なお、層の厚さの変化は、積層体の一方の面から他方の面に順に増加するような変化であっても、また、異なる厚さの層がランダムに分布するような変化であってもよく、特に限定されない。

【0009】このような高屈折率及び低屈折率の層の材料としては、例えば次に示すようなものがあげられ、これらの何れかを組み合わせて積層する。なお、以下にはd線での屈折率も併せて示す。

1,42

1.43

[0010]

ポリピニルプチルエーテル 1.4563 ポリピニルプチルエーテル 1.4563

٠.

(3)		特開平
3		4
ポリ (4ーメチルー1ーペンテン)		9 -1.465
セルロースアセテートプチレート	1.46	-1.49
ポリ(4 - フルオロー2 - トリフルオロメチルスチレン)		1.46
ポリビニルオクチルエーテル		1. 4613
ポリ (ビニル2・エチルヘキシルエーテル)		1.4626
ポリビニルデシルエーテル		1.4628
ボリ (2 - メトキシエチルアクリレート)		1.463
ポリプチルアクリレート		1. 4631
ポリプチルアクリレート		1.466
ポリ(tープチルメタクリレート)		1.4638
ポリビニルドデシルエーテル		1.4640
ポリ (3 - エトキシプロピルアクリレート)		1.465
ポリオキシカルボニルテトラメチレン		1.465
ポリビニルプロピオネート ポリビニルアセテート		1.4665
ポリビニルメチルエーテル		1.4665
ポリエチルアクリレート		1.467
エチレン・ビニルアセテート共重合体	1 47	1.4685
(80%-20%ビニルアセテート)	1.47	-1.50
セルロースプロピオネート	1 47	1 10
セルロースアセテートプロピオネート	1.47	-1.49 1.47
ベンジルセルロース	1 17	1.47
フェノール・フォルムアルデヒド樹脂		-1. 58 -1. 70
セルローストリアセテート		-1. 70 -1. 48
ポリビニルメチルエーテル (アイソタクティック)	1.41	1. 4700
ポリ (3 - メトキシプロピルアクリレート)		1.4700
ポリ (2-エトキシエチルアクリレート)		1. 471
ポリメチルアクリレート	1 472	-1.480
ポリイソプロピルメタクリレート	1. 112	1.4728
ポリ(1・デセン)		1.4730
ポリプロピレン (アタクティック、密度0.8575g/cm³)		1. 4735
ポリ (ピニルsccープチルエーテル) (アイソタクティック)		1, 4740
ポリドデシリメタクリンート		1. 1740
ポリオキシエチレンオキシスクシノイル		1. 4744
(ポリエチレンスクシネート)		1.4744
ポリテトラデシルメタクリレート		1.4746
エチレンープロピレン共重合体(EPRーゴム)	1. 4748	
ポリヘキサデシルメタクリレート	1.4740	1.4750
ポリビニルフォルメート		1.4757
ポリ(2- フルオロエチルメタクリレート)		1. 4768
		1. 110//
	15	
とルローク・1プロピオネート	1.48	1.49
ポリオキシイチレン		1.48
Harris Carlot Ca	÷ .	<b>:</b> •.
		1.4

( 1 /		切開千
$ ilde{\mathfrak{I}}$		6
ポリ(n-ブチルメタクリレート)		1.483
ポリエチリデンジメタクリレート		1.4831
ポリ (2-エトキシエチルメタクリレート)		1.4833
ポリオキシエチレンオキシマレオイル		1.4840
(ポリエチレンマレート)		
ポリ(n-プロピルメタクリレート)		1.484
ポリ(3、3、5 - トロメチルシクロペキシルメタクリレート)		1.485
ポリエチルメタクリレート		1.485
ポリ(2-ニトロ-2-メチルプロピルメタクリレート)		1.4868
ポリトリエチルカルピニルメタクリレート		1.4889
ポリ(1、1ージエチルプロピルメタクリレート)		1.4889
ポリメチルメタクリレート		1.4893
		1.490
ポリ(2-デシル-1、3-ブタジエン)		1. 4899
49)112-11-11-11		
	1.49	-1.53
ポリエチルグリコレートメタクリレート		1.4903
ポリ (3 - メチルシクロヘキシルメタクリレート)		1.4947
ポリ(シクロヘキシル α ーエトキシアクリレート)		1. 1969
メチルセルロース(低粘度)		1.497
ポリ (4 - メチルシクロヘキシルメタクリレート)		1.4975
ポリデカメチレン グリコールジメタクリレート		1.4990
ポリウレタン ポリ (1, 2 ~ ブタジエン)	1.5	_, _
ポリビニルフォルマール		1.5000
ポリ(2-プロモー4-トリフルオロメチルスチレン)		1.50
last many and and the last	1 50	1.5
ポリ (secープチルαークロコアクリレート)	1.50	-1.514
ポリ(2ーヘプチルー1、3ープタジエン)		1.500
ポリ (エチルα - クロロアクリレート)		1.5000
ポリ(2・イソプロピル・1、3プタジエン)		1.502
ポリ (2ーメチルシクロペキシルメタクリレート)		1.5028
ポリプロピレン (密度0 9075g - cm <sup>3</sup> )		1.5028
	<b>1</b> FOE	1.5030
ポリポルニルメタカリレート	1.505	
ポリ (2ーモーブチリー1、3ープタジエン)		1.5059
ポリエチレングリコールジスタクリレート		1,5060
ポリシクロペキシルメタクリレート		1.5063
ポリ (シクロペキサンジオールー1, 4ージメタクリレート)		1.5066
プチルゴム(未加硫)		1. 5067
ポリテトラハイドロワルフリルスタクリレート)		1.508
グッタベルカ(B)		1.5096
		1. 509
-		
音·奥门·伊尔斯斯克, 111	.:.	Aa
(脊壁),96 · g / · m³ )		1.645
ポリ (1ーメチルングロペキンルメタクリレート)		1.5111
·特尔·西西斯特特里克西斯肯尔斯特 (1)		1 .

. .

(5)	特開平5-288
$\tilde{c}$	8
ポリプテン (アイソタクティック)	1.5125
ポリビニルメタクリレート	1.5129
ポリ (N - ブチルー <タクリルアミド)	1.5135
グッタペルカ (α)	1.514
テルペン樹脂	1.515
ポリ(1、3-ブタジエン)	1. 5154
セラック 1	1.51 -1.53
ポリ (メチルαークロロアクリレート)	1.517
ポリ(2-クロロエチルメタクリレート)	1, 517
ポリ(2-ジエチルアミノエチルメタクリレート)	1.5174
ポリ(2-クロロシクロヘキシルメタクリレート)	1.5179
ポリ (1, 3ープタジエン) (35%cls;56%trans	1.5180
; 7 % 1. 2 - c o n t e t)	
	. 519 -1.52
ポリアリルメタクリレート 	1. 5196
ポリピニルクロライド+40%ジオクチルフタテート	1.52
ポリアクリロニトリル	1.52
	1.5187
ポリメタクリロニトリル	1.52
ポリ(1,3~ブタジエン)(sic型リッチ)	1.52
プタジエンーアクリロニトリル共重合体	1.52
プランエン・テラテロニドラル共国日曜 ポリメチルイソプロペニルケトン	1. 5200
ポリイソプレン 	
19.1	1. 521
パリエステル協加 リンラド (約30/8/ステレン) ポリ(Nー(2-メトキシエチル)メタクリルアミド)	. 523 -1. 54
ドリ(2 - 3 - ジメチルブタジエン)(メチルゴム)	1. 5246
•	1.525
	. 525 -1. 535
ポリアクリックアシド ポリフル - 2 - ごたっつぱっぴり / 5 5 11 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	1.527
ポリ (1, 3 - ジクロロプロピル ×タクリレート)	1.5270
ぱり(2-クロロー1-(クロロメチル)エチルメタクリレート) Bunker (2)	
ポリアクロレイン	1.529
ポリ (1 - ビニルー2 - ピロリドン)	1.53
	. 53 -1, 55
ナイロン6:ナイロン6,6;ナイロン6,10(成型体)	1.53
(ナイロン・6・ファイバ:1.515 横断方向	
1.565 ファイパ方向)	
プタジエンースチレン共重合体(約30%スチレン)	1.53
プロック共重合体	
<b>ポリ(シクロペキシル αークロロアクリレート)</b>	1. 532
『リ (2-クロロエチルα-クロロアクリレート)	1. 533
プタジエンースチレン共重合体(約75/25)	1. 535
<b>ポリ(2-アミノエチルメタクリレート)</b>	1. 537
た。 Dan Dan Amation としてもによれない。 Tan Dan Amation としてもによれない。	e de la companya de l
ハー・・・エール・レートミルスティー・・・・・ Bリ(N:スチル・メタクリルアミド)	i i badh Nanna
さんへい ニベスルース たんりゅん こでし	1.5398
711 17 - 7	
zルロース 	1.54

$oldsymbol{g}$	10
ポリ(secープチルαープロモアクリレート)	1.542
ポリ (シクロヘキシル αープロモアクリレート)	1. 542
ポリ (2ープロモエチルメタクリレート)	1.5426
ポリジヒドロアビエチックアシド	1.544
ポリアピエチックアシド	1.546
ポリエチルメルカプチルメタクリレート	1.547
ポリ (Nーアリルメタクリルアミド)	1.5476
ポリ(1-フェニルエチルメタクリレート)	1.5487
ポリピニルフラン	1.55
ポリ (2-ビニルテトラヒドロフラン)	1.55
ポリ (ピニルクロライド) +40%トリクレジルフォスフェート	1.55
エポキシ樹脂 1.55	-1.60
ポリ (pーメトキシベンジルメタクリレート)	1.552
ポリイソプロピルメタクリレート	1.552
ポリ (pーイソプロピルスチレン)	1.554
ポリクロロプレン 1.55	4 -1.558
ポリ (オキシエチレン – α – ペンソエート – ω – メタクリレート)	1.555
ポリ(p, p'ーキシリレニルジメタクリレート)	1.5559
ポリ (1ーフェニルアリルメタクリレート)	1.5573
ポリ(p – シクロヘキシル・フェニル メタクリレート)	1.5575
ポリ (2ーフェニルエチルメタクリレート)	1.5592
ポリ(オキシカルボニロキシー1、4-フェニレン-1-プロピル	1.5602
<b>- ブチリデン・1、4 -</b> フェニレン)	
ポリ(1-(0-クロロフェニル)エチルメタクリレート)	1.5624
スチレンー無水マレイン酸共重合体	1.564
ポリ(1 -フェニルシクロヘキシルメタクリレート)	1.5645
ポリ (オキシカルポニロキシ・1, 4-フェニレン-1, 3	1.5671
- ジメチループチリデンー 1, 4 - フェニレン)	
ポリ (メチルαープロモアクリレート)	1.5672
ポリベンジルメタクリレート	1.5680
ポリ(2 - (フェニルスルフォニル)エチルメタクリレート)	1.5682
ボリ (mープレジルスタグリンート)	1.5683
スチレンーアクリロエトリル共重合体(約75/25)	1.57
ポリ (オキシカルボニロキシー1、4) フェニレンイソプチリデン	1.5702
-1, 4-7±=1/2)	
ポリ (ローメトキシフェニルメタ ケリレート)	1.5705
ポリフェニルメタクリレート	1.5706
ポリ (ロークレジルメタクリレート)	1.5707
ポリジアリルフタレート	1.572
ポリ(2,3-ジプロモプロピルスタクリレート)	1.5739
ポリ(オキシカルボニロキシー)、 4ーフェニレシー1ーメチル	1. 5745

### . . .

TO A HOLD OF THE SECOND

(結晶性ファナバ:1 同横断方向

11	12
-1, 4-フェニレン)	
ポリ(1、2-ジフェニルエチルメタクリレート)	1.5816
ポリ (o - クロロベンジル (タクリレート)	1.5823
ポリ(オキシカルポニロキシー1、4ーフェニレンーsec-	1.5827
プチリデン 1, 4 フェニレン)	
ポリオキシペンタエリスリトロキシフタロイル)	1.584
ポリ (mーニトロペンジルメタクリレート)	1.5845
ポコ (オキシカルポニロキシー1, イーフェニレンイソプロピリデン	1.5850
-1, 4-フェニレン)	
ポリ (N- (2-フェニルエチル) メタクリルアミド)	1.5857
ポリ (4-メトキシー2-メチルスチレン)	1.5868
ポリ (ローメチルスチレン)	1.5874
ポリスチレン 1.59	-1.592
ポリ(オキシカルボニロキシー1、4ーフェニレンシクロヘキシリデン	
-1, 4-フェニレン)	1.0000
ポリ (oーメトキシスチレン)	1.5932
ポリジフェニルメチルメタクリレート	
	1.5933
ポリ(オキシカルボニロキシー1、イーフェニレンエチリデン	1.5937
1, 4 フェニレン)	
ポリ(pープロモフェニルメタクリレート)	1.59 <b>6</b> 4
ポリ (N-ベンジルメタケリルアミド)	1.5965
ポリ (p - メトキシスチレン)	1.5967
硬化ゴム (32%S)	1.6
ポリピニリデンクロライド 1.60	-1.63
ポリスルフィド ("Thiokol") 1.6	-1.7
ポリ (o-クロロジフェニルメチルメタクリレート)	1.6040
ポリ (オキシカルボニロキシー1, 4-(2,6-ジクロロ)	1.6056
フェニレン・イソプロピリデン・1,4-	
(2, 6-ジクロコ) フェニレン)	
ポリ (オキシカルポニロキシピス (1, 4-(3, 5-	1.6056
ジクロロフェニレン・1)	
ポリペンタクロロフェニルスタクリレート	1.608
ポリ (ロークロロスチレン)	1.6098
ポリ(フェニルα・プロモアクリレート)	1.612
ポリ (pージピニルベン付き) )	1.6150
ポリ (Nーピニルフタルイミド)	1.6200
ポリ (2, 6ージクロロスチレン)	1.6248
ポリ (βーナフチルメタクリンート)	1. 6298
ポリ (aーナフチルカルビニルメタクリレート)	
ポリサルホン	1.63
ポリ (?-ビニ::チャフェン)	1.633
	1. 6376
ボービンル たた ・・・・・ ノート	6568
プチルフェフールフォルムドルデヒド樹脂	1.66
ウレアーチオウレアーフォルムアルデヒド樹脂	1.660
	0.878
	1 × 1

13

ナフタレン・フォルムアルデヒド樹脂 フェノールーフォルムアルデヒド樹脂 ポリペンタプロモフェニルメタクリレート 14 1.6961.70

1.71

【0011】以上の説明から明らかなように、本発明の 回折格子は、屈折率の異なる2種以上の材料からなる層 を屈折率が相対的に高・低と繰り返すように交互に積層 させて構成したことを特徴とするものである。

【0012】この場合、層の厚さが少なくとも一部の異 折を行わせるために必要である。

【0013】実際にこのような回折格子を作成するに は、屈折率の異なる2種以上の材料からなるフィルム状 シートを交互に積層して構成するか、各層をコーティン グにより積層して構成するのが望ましく、また、各層の 厚さの制御には、積層体を延伸法、プレス法等の機械的 手段により変形して行うのが望ましい。なお、この変形 は、厚みを薄くする方向だけではなく、厚くする方向の 変形も考えられる。

【0014】また、このような回折格子は例えば熱線反 20 射膜として用いることができる。

[0015]

【作用】本発明においては、屈折率の異なる2種以上の 材料からなる層を屈折率が相対的に高・低と繰り返すよ うに交互に積層させて構成しているので、層間の厚さを 異ならせることにより、回折波長が広い回折格子を得る ことができる。

[0016]

【実施例】以下、本発明の1実施例について説明する。 ポリビニリデンクロライドフィルム (25μm厚、屈折 30 率1. 62) とポリビニリデンフルオライドフィルム (25 μm厚、屈折率1.42)を、加熱雰囲気中で延 伸処理をし、それぞれについて、10μm、11, 25  $\mu \text{ m}, 12 \mu \text{ m}, \cdots, 23. 75 \mu \text{ m}, 25 \mu \text{ m} \sigma$ 膜厚を持つ13種類の膜厚に変化させたフィルムを得 た。

【0017】まず、それぞれの10 um厚のフィルムを 4枚ずつ計8枚を交互に屈折率が高・低・高・低・・・ となるように積層し、加熱しつつドライラミネーション を行った。

【0018】順次、11、25 µ m、12 µ m、・・ ・、23.75 $\mu$ m、25 $\mu$ m厚のフィルムを用いて、 同様にラミネーションを行った。

【0019】できあがった13枚のラミネーションフィ なる層間で異なるようにすることが、広い波長範囲の回 10 ルムをさらに延伸処理し、25倍に引き伸ばしてそれぞ れの厚みを25分の1にした。これら延伸処理した13 枚のフィルムは、それぞれ、図4に示すような回折特性 を有しており、これら13枚を積層してドライラミネー ションすることにより、図3に示したように、ほぼ80 0 nmから2000nmの波長範囲で平滑な回折特性を 持つ回折格子を作成することができた。

[0020]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明 の回折格子によると、屈折率の異なる2種以上の材料か らなる層を屈折率が相対的に高・低と繰り返すように交 互に積層させて構成しているので、層間の厚さを異なら せることにより、回折波長が広い回折格子を得ることが できる。

【0021】具体的には、回折波長範囲を例えば800 ~2000nmにすることができ、この場合は、可視光 を通過し熱線を反射する良好な熱線反射膜になる。この 熱線反射膜を自動車や建物の窓に用いるのことにより、 車内及び室内の温度上昇を低減することができる。

【図面の簡単な説明】

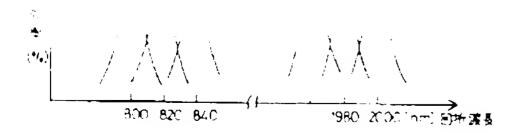
- 【図1】本発明の回折格子の1つの具体例の断面図であ る。
  - 【図2】図1の回折格子の回折特性を示す図である。
  - 【図3】実施例の回折格子の回折特性を示す図である。
- 【図4】実施例の各ラミネーションフィルムの回折特性 を示す図である。

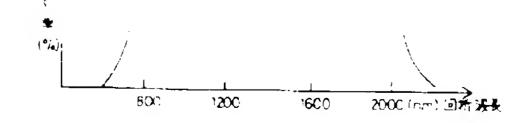
【符号の説明】

- 1、3、5…高屈折率フィルム
- 2、4、6…低屈折率フィルム

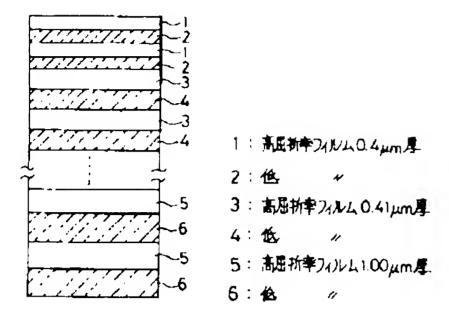
【図2】

【図3】





[図1]



【図4】

